(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年2 月12 日 (12.02.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/013370 A1

(51) 国際特許分類⁷: 8/24, B22C 9/06, B22D 21/00 C23C 10/30,

00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/009737

(22) 国際出願日:

2003年7月31日(31.07.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-225216 2002 年8 月1 日 (01.08.2002) JP 特願2002-225220 2002 年8 月1 日 (01.08.2002) JP 特願2002-225228 2002 年8 月1 日 (01.08.2002) JP 特願2002-225231 2002 年8 月1 日 (01.08.2002) JP 特願2002-225236 2002 年8 月1 日 (01.08.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 本 田技研工業株式会社 (HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒107-8556 東京都港区 南青山二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).

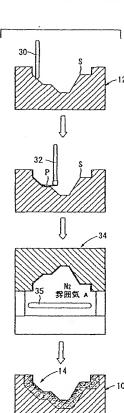
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 桑原 光雄 (KUWABARA,Mitsuo) [JP/JP]; 〒350-1381 埼玉県 狭山市新狭山1-10-1 ホンダエンジニアリング株式会社内 Saitama (JP). 岡田 正 (OKADA,Tadashi) [JP/JP]; 〒350-1381 埼玉県 狭山市 新狭山1-10-1 ホンダエンジニアリング株式会社内 Saitama (JP). 山本 直司 (YAMAMOTO,Naoji) [JP/JP]; 〒433-8501 静岡県 浜松市 葵東1-13-1 本田技研工業株式会社 浜松製作所内 Shizuoka (JP). 遠池 正人 (HASUIKE,Masahito) [JP/JP]; 〒433-8501 静岡県 浜松市 葵東1-13-1 本田技研工業株式会社 浜松製作所内 Shizuoka (JP). 吉川 英夫 (YOSHIKAWA,Hideo) [JP/JP]; 〒433-8501 静岡県 浜松市 葵東1-13-1 本田技研工業株式会社 浜松製作所内 Shizuoka (JP). 長谷川 道治

[続葉有]

(54) Title: METAL MATERIAL AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF

(54) 発明の名称: 金属材及び製造方法



ATMOSPHERE

(57) Abstract: As an embodiment, a metal material which comprises a Zn-Al-Sn based alloy (ZAS alloy) and Cu diffused in the alloy, wherein Cu is diffused into the inside of the alloy to a depth from the surface of 0.5 mm or more, the concentration of Cu decreases form the surface of the ZAS alloy towards the inside thereof, and there is present no specific interface between Cu and the ZAS alloy; and a method for producing the metal material which comprises applying, to the surface of the ZAS alloy, an agent comprising a solvent and, dispersed therein, a material containing Cu such as a Cu powder and a Cu-Mn alloy powder and preferably, dispersed or dissolved therein, a reducing agent capable of reducing an oxide film present on the surface of the ZAS alloy, and heating the ZAS alloy having the agent applied thereon, to thereby diffuse Cu into the alloy.

(57) 要約: Zn-Al-Sn系合金(ZAS合金)にCuを拡散させる場合、Cu粉末又はCu-Mn合金粉末等、Cuを含有する物質を溶媒に分散させて塗布剤とする。なお、塗布剤には、ZAS合金の表面に存在する酸化物膜を還元する還元剤を分散ないし溶解させることが好ましい。この状態で、母材を加熱することによってCuをZAS合金中に拡散させる。これにより、ZAS合金の表面からの深さがO.5mm以上の内部にまでCuが拡散し、かつCuの濃度がZAS合金の表面から内部に指向して減少したCu拡散ZAS合金が得られる。なお、このCu拡散ZAS合金においては、CuとZAS合金との間に明確な界面は存在しない。

(HASEGAWA,Michiharu) [JP/JP]; 〒513-8666 三重県 鈴鹿市平田町 1907 本田技研工業株式会社 鈴鹿 製作所内 Mie (JP). 青木 哲秋 (AOKI,Tetsuaki) [JP/JP]; 〒869-1293 熊本県 菊池郡大津町 平川 1500 本田技研工業株式会社 熊本製作所内 Kumamoto (JP). 小河 雅敬 (KOGAWA,Masanori) [JP/JP]; 〒869-1293 熊本県 菊池郡大津町 平川 1500 本田技研工業株式会社 熊本製作所内 Kumamoto (JP). 坂本 和典 (SAKAMOTO,Kazunori) [JP/JP]; 〒869-1293 熊本県 菊池郡大津町 平川 1500 本田技研工業株式会社 熊本製作所内 Kumamoto (JP). 田上 敬三 (TANOUE,Keizou) [JP/JP]; 〒869-1293 熊本県 菊池郡大津町 平川 1500 本田技研工業株式会社 熊本製作所内 Kumamoto (JP).

- (74) 代理人: 千葉 剛宏、外(CHIBA, Yoshihiro et al.); 〒 151-0053 東京都 渋谷区 代々木2丁目1番1号 新宿 マインズタワー 16階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 補正書・説明書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

金属材及び製造方法

5 技術分野

本発明は、強度、硬度及び耐熱性に優れた金属材、特には亜鉛合金と、その製造方法に関する。

背景技術

15

20

10 金属材に対しては、耐摩耗性や耐食性、強度等の諸特性を向上させるという観点から、浸炭、浸硫、窒化、炭窒化等の様々な表面処理が施される。又は、物理的気相成長(PVD)法や化学的気相成長(CVD)法、メッキ、陽極酸化等によって皮膜が設けられることもある。

例えば、Zn-A1-Sn系合金等のZn合金の表面を硬化処理する手段としては、特許第2832224号公報に開示されている直接無電解ニッケルメッキ法が挙げられる。この場合、Zn合金からなる金型を、有機酸ニッケル塩等を含有する無電解ニッケルメッキ液に浸漬して、該金型の表面にニッケル皮膜を設けるようにしている。

特許第2832224号公報によれば、このようなニッケル皮膜を有するZn合金は、耐摩耗性及び耐食性が良好となるとのことである。

しかしながら、上記した方法のいずれにおいても、諸特性が向上するのは金属材の表面に限られる。例えば、窒化や浸炭等では、元素が拡散するのは金属材の表面から僅かに数十 μ m、最大でも 2 0 0 μ m程度であり、それより内部の諸特性を向上させることは困難である。

25 この不具合は、前記の特許第2832224号公報に開示された発明をはじめ とする皮膜形成においても同様である。しかも、この場合、皮膜と金属材との間 に界面が存在する。このため、皮膜と金属材との熱膨張係数が互いに著しく異な る場合、加熱・冷却が繰り返されるような条件下では、膜が剥離することがある という欠点がある。

さらに、Zn合金やAl合金、Ti合金等、表面に酸化物膜を迅速に形成して しまう金属材では、皮膜を設ける方法がメッキや陽極酸化程度に限られるととも に、肉厚が小さい皮膜しか得られないため、諸特性を向上させる効果に乏しいと いう不具合が顕在化している。

発明の開示

5

15

本発明の主たる目的は、表面から内部にわたって十分な強度、硬度及び耐熱性を有する金属材及びその製造方法を提供することにある。

10 本発明の一実施形態によれば、金属からなる母材に元素が拡散された拡散層を 有する金属材であって、

前記元素は、前記母材の表面からの深さが 0.5 mm以上の内部に到達しており、

かつ前記元素の濃度は、前記母材の表面から内部に指向して減少する金属材が 提供される。

本発明においては、浸炭や窒化等の処理を施す場合に比して元素の拡散距離が 著しく大きい。このため、耐熱性、強度、硬度、耐食性等の諸特性が内部深くま で向上する。

母材である金属材は、特に限定されるものではないが、Zn、Zn合金、A1、20 A1合金、Mg、Mg合金、Cu、Cu合金、Ti、Ti合金、Fe、Fe合金等を好適な例として挙げることができる。

なお、Zn合金の場合、種々の形態で耐熱性、強度、硬度を兼ね備えるに至る。 その好適な一実施形態においては、母層に比して硬質な合金層が表層に形成され る。この合金層は、表面側に設けられたFe合金層と、該Fe合金層と前記母層 との間に設けられた拡散層とを有し、該拡散層に含有された銅又はマンガンの一 部は、母層に拡散している。

別の好適な実施の形態においては、表層に形成される合金層は、鉄、ニッケル、 クロム、モリブデン、コバルト又はセラミックスの少なくとも1種を含有する真

鍮拡散層を有する。

5

15

20

25

本発明の別の一実施形態によれば、金属からなる母材の内部に元素が拡散することによって形成されて表面からの深さが 0.5 mm以上である拡散層を有し、かつ前記元素の濃度が前記母材の表面から内部に指向して減少する金属材の製造方法であって、

拡散させる前記元素を含有する物質の粉末が溶媒に分散ないし溶解された塗布 剤を前記母材の表面に塗布する第1工程と、

前記物質が塗布された前記母材を加熱することによって前記元素を前記母材中 に拡散させる第2工程と、

10 を有する製造方法が提供される。溶媒を介して粉末を塗布した後に加熱処理を 施すことにより、金属材を容易かつ簡便に得ることができる。

母材がZn合金やAl合金等の酸化物膜を形成し易い金属材である場合には、 該酸化物膜を還元する還元剤を前記物質とともに塗布することが好ましい。この 還元剤の作用下に酸化物膜が還元されて消失するので、多大な熱エネルギを供給 することなく元素を拡散させることができるようになるからである。

Zn合金に関する一実施形態においては、炭化水素化合物の粉末と、マグネシウム、アルミニウム又はマンガンの少なくとも1種の金属粉末、あるいは、マグネシウム合金、アルミニウム合金又はマンガン合金の少なくとも1種の合金粉末とが、有機溶媒中に分散されて粉末分散材とされる。この粉末分散材をZn合金の表面に塗布した後、該Zn合金を加熱処理すれば、該Zn合金から酸化物膜が除去される。

また、Zn合金に関する別の一実施形態によれば、母材(Zn合金)を所定の 形状に加工した後、前記母材の少なくとも一部に、少なくとも銅又はマンガンの 1種を含有する第1粉末と、Fe合金の第2粉末とが、順次塗布される。次いで、 第1粉末及び第2粉末が塗布された部位が、不活性雰囲気下で加熱される。これ により、表層が高強度でかつ耐熱性に優れたZn合金が確実に得られ、金型等の 種々の部品に良好に使用することが可能になる。

あるいは、母材(Zn合金)を所定の形状に加工した後、前記母材の少なくと

も一部に、銅又はマンガンを必須成分とし、かつ鉄、ニッケル、クロム、モリブ デン、コバルト又はセラミックスの少なくとも1種を含有する粉末を塗布し、次 いで、粉末が塗布された部位を不活性雰囲気下で加熱するようにしてもよい。

さらに、Zn合金に関する別の一実施形態においては、Zn又はZn合金の溶 湯を用いて鋳造成形を行う際に、少なくとも銅又はマンガンの1種が接種材とし て前記溶湯に添加される。

上述された本発明の目的、特徴および効果は、本発明の好適な実施の形態を例示する添付図面と明細書の下記の記載からより一層明確となるであろう。

10 図面の簡単な説明

5

20

図1は、本発明の第1実施形態に係る金属材で構成された金型の断面概略説明 図である。

図2は、本発明の第2実施形態に係る金属材で構成された金型の断面概略説明 図である。

15 図3は、第1実施形態に係る金属材からなる金型の製造方法のフローチャートである。

図4は、母材であるZAS合金(Zn合金)の表面に形成された酸化物膜を除去する工程を示す説明図である。

図5は、本発明の別実施形態に係る製造方法により製造された金型の断面概略 説明図である。

図6は、図5に示す金型の製造方法に使用される鋳造装置の概略説明図である。

図7は、図5に示す金型の製造方法を説明するフローチャートである

図8は、図2に示す金型の製造方法を説明するフローチャートである。

図9は、図2に示す金型を製造する工程図である。

25 図10は、試験材の全体概略正面図である。

図11は、図10に示す試験材のアルミニウム溶湯による浸食試験の説明図である。

図12は、耐久試験が実施された型の斜視説明図である。

10

15

20

25

図13は、接種タイミングと物性の変化との関係説明図である。

図14は、接種タイミングが30秒の場合において、表面からの距離と硬度変化との関係を示す説明図である。

図15は、表面から酸化物膜が除去された母材の表面から内方における硬度分布を示す説明図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明に係る金属材及びその製造方法につき好適な実施の形態を挙げ、 添付の図面を参照して詳細に説明する。

先ず、図1は、本発明の第1実施形態に係る金属材で構成された金型10の断面概略説明図である。この金型10では、母材12の内部に元素が拡散され、これにより拡散層14が形成されている。母材12を構成する好適な金属材としては、実用合金として広汎に使用されているZ n 合金、A1合金、Mg合金、Cu合金、Ti合金、Fe合金を挙げることができるが、特にこれらに限定されるものではない。

このような金属材からなる母材 12に拡散された元素のうち最も拡散したものは、該母材 12の表面からの深さが少なくとも 0.5 mm(500μ m)に達しており、最大では、2 cm(2000μ m)に達することがある。この値は、窒化や浸炭等における元素の拡散距離が数十 μ m、大きくても 200μ m程度であるのに対し、著しく大きい。すなわち、この場合における元素の拡散距離は、従来技術に係る表面処理方法によって導入された元素の拡散距離に比して著しく大きい値である。

拡散される元素の種類は、母材12である金属材の種類に応じ、該金属材の諸特性を向上させることが可能なものが選定される。例えば、母材12がZn合金からなる場合にはCu又はMnの少なくともいずれか1種を選定することができる。この場合、拡散層14は、Fe、Ni、Cr、Mo、Co又はセラミックスの少なくとも1種をさらに含有するものであってもよい。

また、母材12がFe合金からなる場合にはCr、Ti合金からなる場合には

10

15

20

25

A1、Cr、Ni又はNの少なくともいずれか1種、Cu合金からなる場合にはNiをそれぞれ拡散させるようにすればよい。

ここで、金型10の内部に拡散して存在する元素の形態は、特に限定されるものではない。すなわち、母材12を構成する金属材と合金化していてもよいし、金属材に含有された不純物と化合物を形成していてもよいし、元素単独で固溶していてもよい。

なお、後述するように、元素は、母材12の表面から拡散される。このため、 拡散層14における元素の濃度は表面で最も高く、内部に指向するにつれて漸次 的に減少する。このため、図1においては拡散層14と母材12との間に便宜的 に境界線を付しているが、実際には、拡散層14と母材12との間に明確な界面 は存在しない。

このような金型10においては、拡散層14が存在する深さ、換言すれば、元素が拡散した深さまで母材12の諸特性が向上する。例えば、Z n合金であるZ n-A1、Z n-Sn、Z はZ n-A1-Sn系合金(いわゆるZ AS合金)からなる母材12に対してZ uを拡散させると、Z uがZ nと結合してZ uを拡散させると、Z uがZ nと結合してZ uを拡散させる。真鍮は、強度及び硬度のいずれもZ nのZ 倍以上であり、しかも、耐食性に優れる。また、真鍮の融点はZ nのZ 倍以上であるので、真鍮が生成することに伴って融点が上昇する。その結果、耐熱性が向上する。結局、強度、硬度、耐食性、耐熱性等の諸特性に優れる拡散層14が得られる。

しかも、この金型10においては、拡散層14と母材12との間に明確な界面が存在しないため、応力集中が起こることが回避される。従って、元素を拡散させることに伴って脆性が増すことを抑制することもできる。

拡散層14にFe、Ni、Cr、Mo又はCoがさらに含有されている場合、これらの各元素は、Zn合金の強度、硬度及び耐食性を向上させる。また、セラミックスが添加されている場合、強度及び硬度が向上するとともに、耐摩耗性が向上する。このため、母材12に比して硬度、強度及び耐食性等に優れた拡散層14を確実に得ることができる。

しかも、Cuは、Fe、Ni、Cr、Mo、Co又はセラミックスの良好なバ

10

15

20

インダとして機能する。このため、高耐食性及び耐摩耗性を有する拡散層 1 4 を 設けることが可能になる。

図2は、第2実施形態に係る金属材で構成された金型20の断面概略説明図である。この金型20は、ZAS合金からなる母材22と、該母材22に比して硬質な合金層24とを有する。このうち、合金層24は、表面側に設けられたFe合金層26と、該Fe合金層26と母材22との間に設けられた拡散層28とからなる。

Fe合金層 26 は、表面より内部に向かって厚さH 1 が 0.5 mm ~ 1.5 m mの範囲内に設定される。一方、拡散層 28 は、少なくともC u 又はM n のいずれか 1 種を含有している。Fe合金層 26 側には、例えば、Z n -C u、Z n -M n -C u、Z n -A 1 -C u、Z n -A 1 -C u -A u u

この場合、母材22の表面に、Fe合金層26と拡散層28とを備える合金層24が設けられる。換言すれば、金型20の表層にはFe合金層26が設けられており、このため、該金型20における表面の融点、強度、硬度及び耐熱性が母材22であるZn合金に比して著しく向上し、その結果、耐摩耗性、耐熱性及び耐衝撃性等の諸特性の向上が確実に図られる。

しかも、Fe合金層26と母材22との間に、例えば、CuとZnとを含む真 鍮層を含む拡散層28が中間層として存在する。従って、拡散層28は、母材2 2であるZn合金に比して、融点、強度、硬度及び耐熱性が向上する。

25 その際、拡散層 2 8 における成分比率を徐々に変化させることにより、界面が 存在することがなく、熱膨張差による剥離や応力集中を有効に阻止することがで きる。これにより、金型 2 0 を長期間にわたって良好に使用することが可能にな り、極めて経済的であるという効果が得られる。

10

15

20

25

また、Fe合金層26は、表面より内部に厚さH1が0.5mm~1.5mmの範囲内に設けられるとともに、拡散層28は、前記Fe合金層26より内部に厚さH2が0.5mm~30mmの範囲内に設けられている。このため、母材22にめっき、CVD、PVD又は陽極酸化等の皮膜処理を施す場合に比べ、特に、熱サイクル利用下で割れやクラック等が発生することを確実に阻止することができる。

なお、Fe合金層 26 の厚さH1 が 0.5 mm未満では物性向上の効果が得られない一方、1.5 mmを超えると、加工性が低下してしまう。また、拡散層 28 の厚さH2 が 0.5 mm未満では物性向上の効果が得られない一方、30 mmを超えると、拡散に長時間が必要となり、製造工程の効率化が図れない。

次に、上記した金型10、20の製造方法につき、ZAS合金にCuを拡散させる場合を例として説明する。

金型10を得る製造方法のフローチャートを図3に示す。この製造方法は、拡散させる元素を含有する物質を母材の表面に塗布する第1工程S1と、加熱処理を施すことによって元素を母材中に拡散させる第2工程S2とを有する。

先ず、図4に示すように、母材12(ZAS合金)に対して加工機30によって加工処理を施し、金型10に対応する形状の半製品を形成する。

その一方で、第1工程S1において、前記半製品の加工面Sに塗布する塗布剤 Pを調製する。塗布剤Pの溶媒としては、アセトンやアルコール等、容易に蒸発 する有機溶媒を選定することが好ましい。そして、この溶媒に、Cuを含有する 物質を分散させる。

Cuを含有する物質としてはCu粉末やCu-Mn合金粉末等が例示される。このうち、比較的低融点であるということから、Cu-Mn合金粉末を選定することが好ましい。この場合、より低温、換言すれば、より小さな熱エネルギでCuを拡散させることができるからである。Cu-Mn合金としては、CuとMnの組成比がモル比で 6:4であるもの等を使用することができる。

ここで、ZAS合金の表面には、通常、酸化物膜が形成されている。この状態でCuを拡散させるには、Cuが酸化物膜を通過できるように、多大な熱エネル

10

15

20

25

ギを供給しなければならない。これを回避するために、塗布剤Pに、酸化物膜を 還元することが可能な還元剤を混合することが好ましい。

具体的には、酸化物膜に対して還元剤として作用し、かつZAS合金とは反応しない物質を溶媒に分散ないし溶解させる。還元剤の好適な例としては、ニトロセルロース、ポリビニルアルコール、ポリビニル、アクリル、メラミン、スチレン、フェノールの各樹脂を挙げることができるが、特にこれらに限定されるものではない。なお、還元剤の濃度は、5%程度とすればよい。

塗布剤Pには、さらに、Mg、Mg合金、Al、Al合金、Mn、Mn合金の少なくともいずれか1種の粉末を添加することが好ましい。Mg、Al、MnはいずれもZnよりも迅速にOと結合する。このため、酸化物膜が還元除去された後のZn合金が再度酸化することを回避することができるからである。

上記の金属の少なくとも1種は、酸素の拡散がより迅速な金属と混合されると好適である。この種の金属としては、Ni、Sn又はCu等から選択される少なくとも1種であり、混合ないし合金化して粉末状に形成されることが望ましい。

この種の金属は、250 \mathbb{C} \sim 350 \mathbb{C} の温度範囲でその金属中の酸素の拡散が桁違いに速く、合金化効率および合金化進度を大きく向上させることが可能になる。そして、合金化が進行すれば、融点も上昇し、350 \mathbb{C} 以上の加熱が進行して合金化がさらに促進される。

なお、拡散層14(図1参照)にFe、Ni、Cr、Mo、Co又はセラミックスをさらに含有させる場合、塗布剤にこれらの粉末をさらに添加すればよい。

上記した物質を混合して調製した塗布剤Pを、塗布機32の作用下に加工面Sに塗布した後、第2工程S2において、塗布剤Pが塗布されたZAS合金に対して加熱処理を施す。すなわち、塗布剤Pが塗布された半製品を加熱装置34に配置し、窒素 (N_2) ガス雰囲気等の不活性雰囲気下で、バーナーやヒータ等の加熱源35によって半製品を加熱処理する。

この場合、第2工程S2において、温度勾配を設けた状態で半製品を加熱処理 するようにしてもよい。すなわち、半製品の一端面に過度の加熱防止用の板部材 を当接させ、この状態で板部材を当接させた端面とは反対側の端面から半製品を

10

15

20

25

加熱処理するようにすればよい。後述するように、この板部材によって熱が吸収されるので、半製品を融解させることなくCuを拡散させることができるようになる。

この昇温の過程では、250℃程度で還元剤が分解し始め、炭素や水素が生成する。半製品の表面の酸化物膜は、この炭素や水素の作用下に還元されて消失する。このため、Cuが酸化物膜を通過する必要がなくなるので、拡散に要する時間を短縮することができるとともに、熱エネルギを低減することができる。

しかも、この場合、水素による還元のように特別な専用設備を用いる必要がな く、簡単な構成及び工程で、母材12に形成された酸化物膜を確実に除去するこ とができる。

なお、塗布剤PにMg、A1又はMnの少なくとも1種の金属粉末、あるいは、 それぞれの合金粉末を添加した場合、これらは、母材12(ZAS合金)の主成 分であるZnに比して酸素と迅速に反応する。このため、Znが再度酸化するこ とを回避することができ、以降のCuの拡散が円滑に進行する。

拡散したCuは、最終的には、ZAS合金の構成元素であるZn等と結合し、Cu-Zn合金等を形成する。その結果、ZAS合金(金型10)の融点が上昇する。このため、金型10が融解することはない。

しかも、一端面に板部材が当接している場合、金型10に供給された熱は、該板部材に伝達された後、該板部材を昇温することによって消費される。換言すれば、熱は板部材に吸収される。このため、金型10を融解させることなくCuを効率的に拡散させることができる。

元素の拡散の程度は、加熱処理する母材の形状にも依存する。例えば、ZAS合金が $100\,\mathrm{mm} \times 100\,\mathrm{mm} \times 100\,\mathrm{mm}$ の立方体である場合、加熱処理によって、該立方体の表面から1. $5\,\mathrm{mm}$ 程度の深さまでCuを拡散させることがで

15

20

25

きる。また、Cuの濃度は漸次的に減少し、Cuの拡散到達終端部とZAS合金との間に明確な界面が生じることもない。

このようにして得られた金型10(Cu拡散ZAS合金)では、Cuが拡散されていないZAS合金(母材12のみ)からなる金型に比して硬度や強度が著しく向上する。具体的には、母材12における表面のビッカース硬度(Hv)が約120、引っ張り強度が約200MPaであるのに対し、Cu拡散ZAS合金(金型10)における表面のHv、引っ張り強度はそれぞれ約250、約450MPaと、ともにおよそ2倍となる。

上記と同様にして、ZAS合金内にMnを拡散させることもできる。

10 また、S45C(JIS規格)等に代表されるFe合金にCrを拡散させる場合、例えば、アセトンにアクリル樹脂モノマーを濃度が0.5%となるように溶解し、これにCr、Mo、Ni、C、BNの各粉末が2:3:4:0.5:0.5の割合(重量比)で混合された混合粉末を分散させて塗布剤を調製すればよい。

この塗布剤をS45 Cに塗布した後(第1 工程S1)、電気炉内にて加熱処理を施す(第2 工程S2)。S45 Cは高融点物質であり、融解し難いので、加熱温度を1200 C程度とすることができる。この温度で、1 時間程度保持すればよい。

電気炉内にて加熱処理を施す場合、窒素やアルゴン等の不活性雰囲気とすることが好ましい。これにより、S45Cの表面が酸化することを回避することができる。

なお、この場合、過度の加熱を防止するために板部材を母材の一端面に当接させる必要は特にない。上記したようにS45Cは高融点物質であるので、高温での加熱処理時に融解することを阻止するべく熱を吸収させる必要が特にないからである。また、上記した理由から、第2工程S2は、不活性雰囲気中で遂行することが好ましい。

第2工程S2が終了したS45Cにおいては、表面に炭窒化クロムが生成し、かつS45C中には、Crが拡散している。この場合、Crは、表面からの深さ1.8mmにまで到達する。また、その濃度は漸次的に減少し、S45Cとの間

15

25

に界面を生成することはない。

このようにして得られたCr拡散S45Cの表面におけるHvは、650と著しく高い値を示す。

さらに、表面に炭窒化クロムが生成するため、第2工程S2の前後での体積変化は、0.216%と著しく抑制される。この際に蓄積された歪エネルギを概算すると、約102MPamとなる。これは、焼き入れ・焼き戻し操作にて大きな歪エネルギを蓄積することができることを示す。

10 上記と同様に、第1工程S1において、Ti-6A1-4V合金の表面に塗布 する塗布剤を調製する。この場合、Ti合金中のTiと金属間化合物を容易に形 成する金属元素の粉末、例えば、A1粉末、Cr粉末、Ni粉末の混合粉末をア セトンやアルコール等に分散させればよい。

また、Tiのホウ化物である TiB_2 が得られ、 $CoTiB_2$ が母材であるTi -6Al-4V合金中に分散することによって該合金の硬度を向上させることができることから、塗布剤にBN粉末を混合するようにしてもよい。

20 以上の観点から、この場合、A 1 粉末、C r 粉末、N i 粉末、C 粉末及びB N 粉末が例えば30:10:50:5:5の割合(重量比)で混合された混合粉末を含有する塗布剤を使用することが好ましい。

この塗布剤を、刷毛塗り法等の公知の塗布技術によってTi-6Al-4V合金の表面に厚み0.5mm程度で塗布した後、第2工程S2において、上記と同様に加熱処理を施す。この加熱処理は、例えば、窒素雰囲気とした熱処理炉内で遂行すればよい。

この場合、圧力が10Paとなるように窒素を流通させながら10C/分の昇温速度で昇温し、250C、450C及び650Cでそれぞれ30分保持した後、

10

15

20

25

圧力を0.3MPaとして5 $\mathbb{C}/分で777<math>\mathbb{C}$ まで昇温して1 時間保持することによって加熱処理を施すようにすればよい。これにより、Ti-6A1-4V合金の表面に存在する酸化物膜が還元され、塗布剤に含まれた金属元素と、雰囲気である窒素を源とするNとを該合金中に確実に拡散させることができる。

拡散した元素、例えば、A1は、最終的には、Ti-6A1-4V合金の構成元素であるTi等と結合し、A1-Ti合金等を形成する。また、表面に残留したCrやTiが窒化されることに伴って窒化クロム、窒化チタン等が生成するとともに、TiとBとが結合してTiB2が生成する。その結果、加熱処理後のTi-6A1-4V合金には、セラミックスないし合金からなる拡散層が形成される。

Ti-6Al-4V合金が直径 $15\,mm\times$ 長さ $100\,mm$ の円柱体である場合、上記したような加熱処理によって、該円柱体の表面から $2.3\,mm$ 程度の深さまでTiとAl、Cr 又はNi との合金を生成させることができるとともに、窒化クロム、窒化チタン及びTi B_2 を生成させることができる。また、合金又はセラミックスの濃度は漸次的に減少し、これらの拡散到達終端部とTi-6Al-4V合金との間に明確な界面が生じることもない。

この場合においても、拡散前のTi-6A1-4V合金に比して諸特性が著しく向上する。具体的には、拡散前のTi-6A1-4V合金における表面のHvが約300であるのに対し、拡散後のTi-6A1-4V合金でのHvは1200となる。

図5に示すように、拡散層14を、金型36の全表面にわたって設けることもできる。この場合、図6及び図7に示すように、鋳造装置40による鋳造加工によっても作製することができる。図6に概略を示す鋳造装置40は、ZAS合金の溶融金属からなる溶湯Lを保持する溶湯保持炉42と、この溶湯保持炉42内から所定量(1ショット分)の溶湯Lを汲み出す溶湯汲み出し機構44と、前記溶湯汲み出し機構44を構成するラドル46により汲み出された溶湯Lに接種材SAを添加する接種材添加機構48と、接種材SAが添加された溶湯Lを金型36の形状に成形する鋳型50とを備える。

10

15

25

なお、Cuの接種量は、ZAS合金全体の1重量% ~ 18 重量%とすることが好ましい。1重量%未満では、拡散が過度に進行する傾向となるので、諸特性を向上させる効果に乏しい。また、18重量%を超えると、溶湯Lが急速に冷却されるようになり、得られる鋳造成形品の品質が低下することがある。より好ましいCuの接種量は、3重量% ~ 7 重量%である。この範囲では、鋳造品(金型 36)の表面近傍が数mm $\sim数 <math>10$ mmm0深さまで合金化し、亜鉛乃至Z n -A 1 -S n 系 6 金 0 結晶粒が観測されないため、良好な状態となる。

一方、Mnの接種量は、接種材SAの3重量%~30重量%に設定される。3 重量%未満では十分な効果が得られない。また、30重量%を超えると、未反応 物が凝集してしまい、拡散層14の物性が低下して欠陥の要因となることが懸念 される。

このように構成される金型36を製造する方法について、図7に示すフローチャートに沿って、以下に説明する。

20 まず、図6に示すように、溶湯保持炉42には、ZAS合金の溶融金属からなる溶湯しが保持されている(工程S10)。溶湯汲み出し機構44が駆動されると、溶湯保持炉42内に挿入されたラドル46が傾動し、これに伴って1ショット分の溶湯しが該ラドル46により汲み出される(工程S20)。

溶湯 L を汲み出したラドル46は、接種材添加機構48の添加位置に移動され、この接種材添加機構48から、前記ラドル46内の溶湯 L に所定量の接種材SAが供給される(工程S30)。溶湯汲み出し機構44は、接種材SAの添加を行った後、10秒~30秒の間で鋳型50の注湯口52に注湯を開始する(工程S40)。これにより、鋳型50内の図示しないキャビティに、接種材SAが添加

10

15

20

25

された溶湯しが充填される。

その後、所定の冷却処理が施されることにより、鋳造成形品としての金型36 が得られる(工程S50)。

上記したように、Cu又はMnを含有する接種材SAが溶湯Lに添加されているので、作製された金型36の表層には、Zn-Cu、Zn-Mn-Cu、Zn-Al-Cu、Zn-Al-Cu、Zn-Sn-Cu、Zn-Sn-Cu -Mn、Zn-Sn-Al-Cu -Mn -

この場合、鋳造加工によって金型36を容易に作製することができる。また、 予め銅又はマンガン等をZAS合金に混在させた材料を用いて鋳造成形を行う場 合に比して溶融温度を低下させることができ、エネルギ消費量を低減することが できる。

また、溶湯しは、接種材SAが添加された後、10秒~30秒の間に鋳型50に注湯される。このため、溶湯しに接種材SAが十分に拡散され、その結果、金型36には、表面から内部に指向して数mm~25mm程度の範囲に拡散層14が設けられる。なお、溶湯しの注湯が、接種から10秒未満では、接種材SA(銅及び/又はマンガン)が溶湯しに十分に拡散しないため、必要な硬度が得られない。一方、接種から30秒を超えると、結晶粒が成長して硬度が低下してしまう。

なお、上記の場合、溶湯Lを汲み出したラドル46が、接種材添加機構48の添加位置に移動し、この接種材添加機構48からラドル46内の溶湯Lに所定量の接種材SAを供給するようにしているが、接種材SAを、鋳型50に設けられ湯口乃至湯道に連通する鋳型経路に直接供給するようにしてもよい。

次に、金型20の製造方法につき、図8に示すフローチャート及び図9に示す 工程図を参照して説明する。

先ず、図9に示すように、ZAS合金製の母材22を用意し、この母材22に、加工機30による加工処理を施す(工程S100)。これにより、キャビティに対応する加工面Sを有し、金型20の形状に対応する半製品が形成される。

次いで、加工面Sに、第1塗布手段38aを介して第1ペーストP1を塗布する(工程S200)。この第1ペーストP1には、Cu又はMnの少なくとも1種が混合されており、例えば、CuとMnとが4:6~6:4の割合で有機溶媒に分散されることによって調製される。第1ペーストP1には、上記したような還元剤や、酸素捕捉剤を含有するようにしてもよい。

次いで、第1ペーストP1上に、第2塗布手段38 bを介して第2ペーストP2を塗布する(工程S300)。この第2ペーストP2は、Fe、Ni、Cr、Mo又はCoを主成分とする合金が有機溶媒に分散されることによって調製される。

次に、第1ペーストP1及び第2ペーストP2が塗布された半製品を、上記と同様に加熱装置 3 4 に配置し、窒素(N_2)ガス雰囲気等の不活性雰囲気下で、バーナーやヒータ等の加熱源 3 5 によって金型 2 0 を加熱処理する(工程 5 4 0 0)。これにより、F e 合金層 2 6 及び拡散層 2 8 からなる合金層 2 4 を有する金型 2 0 が得られる。なお、この金型 2 0 には、表面磨き処理等の仕上げ処理が施される(工程 5 5 0 0)。

実施例1

ZAS合金製の母材12を用い、図10に示すように、段付きロッド形状の試験材60を作製した。

20 次いで、表1に示す組成(wt%)の粉末A、B、C、D、E及びFを用意し、 各々をキシレンに分散してペースト状の塗布剤を調製した。塗布剤A、B、C、 D、E又はFのそれぞれを、試験材60の表面に0.3mm程度の厚さに塗布された後、乾燥処理された。

10

15

20

25

表 1

組成	C.u	Ni	Сr	Со	Мо	Fe	Мn	セラミックス	表面 硬度 (Hv)	合金部 硬度 (Hv)
А	50						50		320	180
В	40	10					50		340	170
С	45	10	. 1				44		340	190
D	40	5	1		10		44		350	180
E	40	5	1		13	2	39		370	180
F	40	5		2		5	40	8	426	180

さらに、乾燥された各試験材 60 に対し、窒素ガスの流通下、350 ℃で 60 分間の熱処理を施した。この熱処理後に、各試験材 60 を中央断面で切断し、反応部厚さを金属顕微鏡で確認するとともに、表面硬度(Hv)及び最表面から内部に 5 mmの位置の合金部硬度(Hv)を測定した。その結果を、表 1 に併せて示す。

一方、別に用意された各試験材 60 と、ペースト状塗布剤の塗布を行わない試験材 60 とに対し、アルミニウム溶湯による浸食試験を行った。具体的には、700 C程度に加熱されているアルミニウム溶湯(ADC12相当)に、各試験材 60 を 30 分間、60 分間及び 90 分間ずつ浸漬した。その後、試験材 60 を 7 ルミニウム溶湯から取り出して中央断面で切断するとともに、形状変化を確認して浸食状況を検出した。

図11に、代表的な浸食状況を示す。ペースト状塗布剤の塗布を行わない試験材60では、溶損が大きくなって元の形状を維持することができなかった。これに対し、粉末A~Fが塗布された試験材60では、耐食性の大幅な向上が確認された。

その際、粉末A、粉末B、粉末C、粉末D、粉末E、粉末Fの順に、溶損が減

25

少した。さらに、浸漬時間に対して溶損が減少し、その溶損速度が大きく減少する傾向があった。

実施例2

5 図12に示す金型62は、通常、Zn-A1-Sn系合金で構成されている。 この種の金型62では、数千ショットでクラックの発生が認められた。例えば、 コーナー部では、1000ショットでクラックが入り始めており、各金型合わせ 面では、2000ショット~4000ショットでクラックが入り始めていた。そ して、ショット数が増加するのに伴って、クラックが拡大した。

10 そこで、実施例1の粉末Aを使用して、金型62の表面処理を施した。すなわち、ペースト状塗布剤を1.5 mmの厚さとなるように塗布した後、窒素ガスを流通させながら、500で30分間の熱処理が施された。次に、仕上げ加工を行った後、表面硬度を検出したところ、その表面硬度がHv200程度であり、拡散層の深さが5mmであった。

さらに、金型62にクラックが入り始めるショット数は、コーナー部で1000ショットから18000ショットに増加するとともに、各金型合わせ面で、2000ショットから35000ショットに、3000ショットから45000ショットに、4000ショットから80000ショットにそれぞれ大幅に増加した。

20 実施例3

ZAS合金を600℃で溶解して、溶湯Lとした。この溶湯Lに対しガス抜き等の処理を施した後、550℃で鋳型50に注湯されるように設定された。

まず、接種タイミングを検討するために、時間を溶湯中、ラドル中及び注湯中に設定し、それぞれの分散の均質性を観察するとともに、それぞれの効果を検証した(図13参照)。この接種タイミングは、接種材SAを添加した時間からカウントを開始し、鋳型50の注湯口52に溶湯Lが接触するまでの秒数で評価した。

接種材SAは、粒径がそれぞれ $10\mu m$ ~ $20\mu m$ である銅及びマンガンの粉

末混合物であり、添加量は、鋳造品10を構成する鋳物量全体の5%とした。

鋳造装置40により鋳造成形された各試料を中央断面で切断し、該切断面に対して研磨処理及び鏡面仕上げ処理を施した。その後、表面にアルカリ腐食処理を施し、それぞれの結晶組織の変化を観察するとともに、表面から2mmの部位におけるHV硬さを測定した。結果を図13に示す。

一方、接種を行わずに試料を鋳造した場合、結晶がデントライド状であるとともに、その粒径が涙滴状であり、長径が $600\mu m \sim 800\mu m$ で、短径が $150\mu m \sim 200\mu m$ であった。また、硬度は、 $HV110\sim 120$ であった。

図13から諒解されるように、接種タイミングにより結晶組織の変化が明確に 視認されるとともに、その結晶粒径及び硬度に差異が発生した。組織変化は、接 種タイミングが長くなるのに従ってその層自体が大きくなるものの、添加した接 種材SAが拡散してしまい、硬度や結晶粒径の向上にはあまり寄与しなかった。 一方、接種タイミングが1秒及び5秒と短い場合には、接種材SAが十分に拡散 されず、さらに硬度の向上も図られなかった。

また、銅とマンガンは、同時に接種したにも関わらず、それぞれの拡散幅が異なり、マンガンでは、銅に比べて内部に2倍~3倍まで浸透していた。接種タイミングが30秒の場合においても、その合金化部位が27mm~30mm程度まで明瞭に確認された。その間の硬度変化を図14に示す。

以上のことから、接種タイミングは、10秒~30秒の間が最も好ましく、結晶の微細化が、接種しない場合に比べて1/20に改善されるとともに、硬度が2倍程度に向上した。その際、接種タイミングが10秒の試料と30秒の試料とを引張試験試料とし、表面近傍の結晶変化部位を基準として切り出し測定を行った。この結果、接種しない場合の強度が230MPaであったのに対し、それぞれの強度が480MPa、420MPaと大きく向上した。

25

5

10

15

20

実施例4

ZAS合金製の母材22を用意した。この母材22の表面を加工してキャビティに対応する加工面Sを形成するとともに、その加工面Sの油膜を除去して清浄

化を行った。

5

15

加工面Sに存在する酸化物膜を除去した後、該加工面Sに、アクリル樹脂、硝酸セルロース及びCu-Mn粉末(組成比5:2)を含有する第1ペーストを厚さ1. 5mmで塗布した。さらに、Cu-Mn-Fe-A1粉末(組成比20:15:64:1)とアクリル樹脂を有機溶剤に分散させて調製した第2ペーストを前記第1ペースト上に厚さ2mmで塗布した。

次に、上記の塗布が行われた母材22の加工面Sを、プロパンと酸素を用いた バーナで20分間加熱した。これにより、上記の塗布された金属が母材22中に 拡散した。

10 その後、母材 2 2 を加工し、3 00 mm×3 00 mm×80 mmで、かつキャビティの最大深さが 30 mmの試験型を作製した。なお、塗布膜の厚さは、加熱後に 0.9 mm~1.1 mmに減少していた。

この場合、バーナ加熱によって粉体の最外面は酸化していたが、酸化領域の厚さは 0.2 mm以下程度であり、それより内部の領域では、酸化層を除去したところ、金属光沢となった。

また、10%のNaOHを用いて45秒間のエッチング処理を施し、母材22の加工面Sからの内部の組織観察を行った。その際、真鍮層の厚さは7mm~9mmであり、それ以後の拡散層は、表面から27mm程度まで変化していた。この変化は、結晶がデンドライドから立方晶や等軸晶等に変化していることから、

20 明瞭に視認された。

一方、X線観察において、加工面Sの表面は、金属光沢領域であって、Feが94%で、Cuが5%であった。この表面より内部に1mmの領域では、Cuが50%で、Znが50%であり、内部にさらに5mmの領域では、Cuが25%で、Mnが14%、<math>Znが50%であった。

表面より内部に10mmの領域では、Cuが8%で、Mnが10%で、Znが76%であり、内部に20mmの領域では、Cuが4%で、Mnが5%で、Znが82%であり、内部にさらに30mmの領域では、Zn-Al-Sn系合金の組成であった。

10

20

25

比較のため、拡散処理を施さない加工品(以下、比較型という)と、上記の試験型とを用いて耐熱及び衝撃試験を行った。具体的には、200℃に熱した炉中にキャビティ部を配置して10分間保持した後、水温が20℃の水中に投下した。これを繰り返してクラックの発生を観察した。その結果、比較型では、18回のサイクルで型のキャビティコーナー部にクラックが発生し、28回目に損傷が明瞭に観察された。

これに対して、試験型では、320回のサイクルでもコーナー部にクラックが 観察されず、374回目に微小なクラックが発生した。すなわち、拡散処理を施 した試験型では、拡散処理が施されていない比較型に比べて耐ヒートチェック性 が著しく向上した。

実施例5

ZAS合金製の母材12の表面を加工して加工面Sを形成し、該加工面Sを表面粗さで1.6S~3.2Sに仕上げた後、脱脂処理を施した。

15 次に、ニトロセルロースを 5%、アセトンを 80%、エタノールを 10%及び エチルセルソルブを 5%含有する溶液に、粒度が 5μ m以下のMn-Cu合金粉 末 (Mn:Cuが 40:60)を 25%分散させて塗布剤とした。

次いで、加工面Sの全面に前記塗布剤を1.0 mmの厚さになるように塗布した後、1 昼夜室温に放置して乾燥させた。その後、母材12 om工面Sを、窒素雰囲気中で、10 C/分の速度で昇温した後、250 Cで30分保持した。さらに、 $340 \text{ C} \sim 350 \text{ C}$ まで1時間をかけて昇温した後、炉冷した。冷却された母材12を中央部で切断し、鏡面仕上げを施した後、組織観察及び硬度測定を行った。

加工面Sに塗布された塗布剤の厚さは、約0.3 mmに減少していた。塗布した際の金属密度が40%~50%であり、加熱中に緻密化したが、想定される厚さよりも薄いことから、その金属成分が母材12の内部に浸透拡散したことが分かる。

母材12の表面から1.5mm程度までの表層は、黄色ないし黄金色に変色し

10

ており、真鍮層が確実に形成されていた。この表層では、結晶がデンドライドから立方晶や等軸晶等に変化しており、結晶粒は1.0 mm \sim 1.5 mmから30 μ m \sim 40 μ m程度に小さくなっていた。

上記の表層よりも下の層は、ZAS材の結晶組織とは明らかに異なっていた。 すなわち、デンドライドが部分的に存在するものの、これを取り囲む部位が変化していた。この部位は、EPMA($Electron\ Probe\ X-ray\ Micro\ Analyzer$)分析の結果、Zn-Mn合金と判明し、その厚さが約50mmであった。

この硬度分布を図15に示す。該図15から、母材12の表層の硬度が著しく 向上していることが明らかである。さらに、母材12の表層には、境界部分が殆 ど認識されず、酸化物膜が効果的に除去されて合金化が進展したことが確認され た。

15

25

請求の範囲

1. 金属からなる母材に元素が拡散された拡散層を有する金属材であって、 前記元素は、前記母材の表面からの深さが 0. 5 mm以上の内部に到達してお り、

かつ前記元素の濃度は、前記母材の表面から内部に指向して減少することを特徴とする金属材。

- 2.請求項1記載の金属材において、前記母材は、Zn、Zn合金、A1、A1
 10 合金、Mg、Mg合金、Cu、Cu合金、Ti、Ti合金、Fe、Fe合金のいずれかからなることを特徴とする金属材。
 - 3. 請求項2記載の金属材において、前記母材がZn合金からなり、かつ前記元素がCu又はMnの少なくともいずれか1種であることを特徴とする金属材。
 - 4. 請求項2記載の金属材において、前記母材がFe合金からなり、かつ前記元素がCrであることを特徴とする金属材。
- 5. 請求項2記載の金属材において、前記母材がTi合金からなり、かつ前記元 20 素がAl、Cr、Ni又はNの少なくともいずれか1種であることを特徴とする 金属材。
 - 6. 請求項2記載の金属材において、前記母材がCu合金からなり、かつ前記元素がNiであることを特徴とする金属材。
 - 7. 請求項3記載の金属材において、前記拡散層が鉄、ニッケル、クロム、モリブデン、コバルト又はセラミックスの少なくとも1種をさらに含有することを特徴とする金属材。

- 8. 請求項3記載の金属材において、前記拡散層の表面にさらにFe合金層を有することを特徴とする金属材。
- 5 9.金属からなる母材の内部に元素が拡散することによって形成されて表面から の深さが 0.5 mm以上である拡散層を有し、かつ前記元素の濃度が前記母材の 表面から内部に指向して減少する金属材の製造方法であって、

拡散させる前記元素を含有する物質の粉末が溶媒に分散ないし溶解された塗布 剤を前記母材の表面に塗布する第1工程と、

10 前記物質が塗布された前記母材を加熱することによって前記元素を前記母材中に拡散させる第2工程と、

を有することを特徴とする金属材の製造方法。

- 10. 請求項9記載の製造方法において、前記母材の表面に形成された酸化物膜 を還元する還元剤を前記物質とともに塗布することを特徴とする金属材の製造方 法。
- 11. 請求項10記載の製造方法において、前記還元剤として、ニトロセルロース、ポリビニルアルコール、ポリビニル、アクリル、メラミン、スチレン、フェノールの各樹脂を使用することを特徴とする金属材の製造方法。
 - 12. 請求項10又は11記載の製造方法において、さらに、マグネシウム、アルミニウム又はマンガンの少なくとも1種の金属粉末、あるいはマグネシウム合金、アルミニウム合金又はマンガン合金の少なくとも1種の合金粉末を塗布することを特徴とする金属材の製造方法。
 - 13. 請求項9~12のいずれか1項に記載の製造方法において、前記第2工程 にて、温度勾配を設けた状態で前記母材を加熱することを特徴とする金属材の製

造方法。

14. 請求項9~13のいずれか1項に記載の製造方法において、前記第2工程 を不活性ガス雰囲気中で行うことを特徴とする金属材の製造方法。

5

15. 請求項9記載の製造方法において、母材としてZn合金を使用し、前記第 1工程にて、該母材の少なくとも一部に銅又はマンガンの少なくともいずれか1 種を含有する第1粉末を塗布した後、Feを含有する第2粉末を塗布することを 特徴とする金属材の製造方法。

10

16. 請求項12記載の製造方法において、Ni、Sn又はCu等から選択される少なくとも1種をさらに添加することを特徴とする金属材の製造方法。

17. 金属からなる母材の内部に元素が拡散することによって形成されて表面からの深さが0.5 mm以上である拡散層を有し、かつ前記元素の濃度が前記母材の表面から内部に指向して減少する金属材の製造方法であって、

Zn又はZn合金の溶湯を用いて鋳造成形を行う際に、銅又はマンガンの少なくとも1種を接種材として前記溶湯に添加することを特徴とする金属材の製造方法。

- 18. 請求項17記載の製造方法において、前記溶湯に接種材の添加を行った後、 10秒~30秒の間で鋳造成形を開始することを特徴とする金属材の製造方法。
- 19. 請求項17記載の製造方法において、Cu又はMnは、粒径が10μm~
 50μmの粉末であることを特徴とする金属材の製造方法。
 - 20. 請求項19記載の製造方法において、 $Cu又はMnは、粒径が10 \mu m$ ~ 20 μ mの粉末であることを特徴とする金属材の製造方法。

- 21. 請求項17記載の製造方法において、Cuの接種量を、Zn又はZn合金全体の1重量%~18重量%とすることを特徴とする金属材の製造方法。
- 5 22. 請求項17記載の製造方法において、Mnの接種量を、前記接種材の3重量%~30重量%とすることを特徴とする金属材の製造方法。

WO 2004/013370 PCT/JP2003/009737

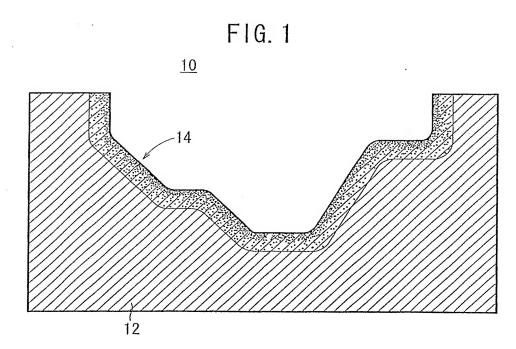


FIG. 2

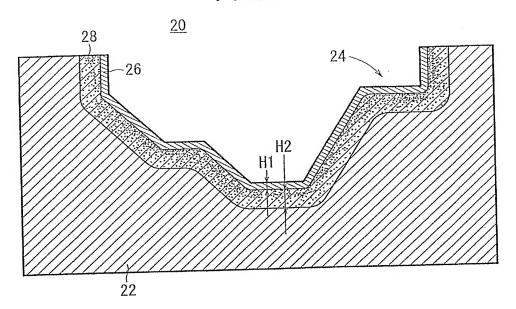
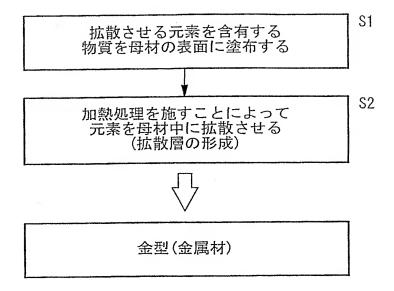


FIG. 3



4/15

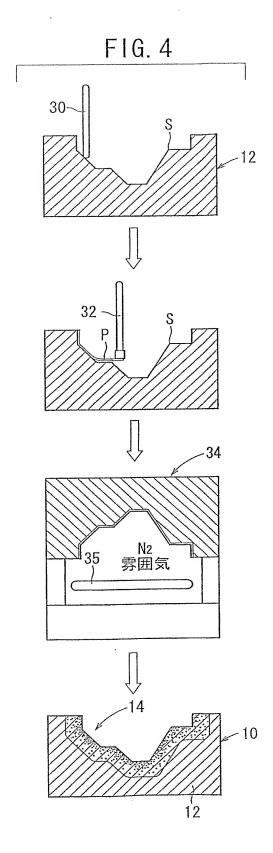
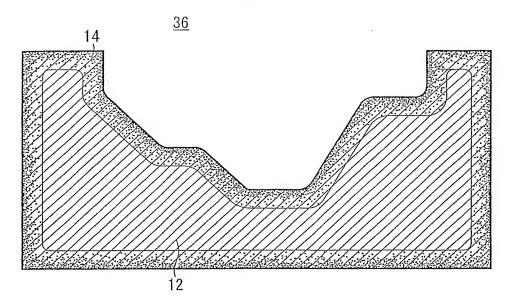


FIG. 5



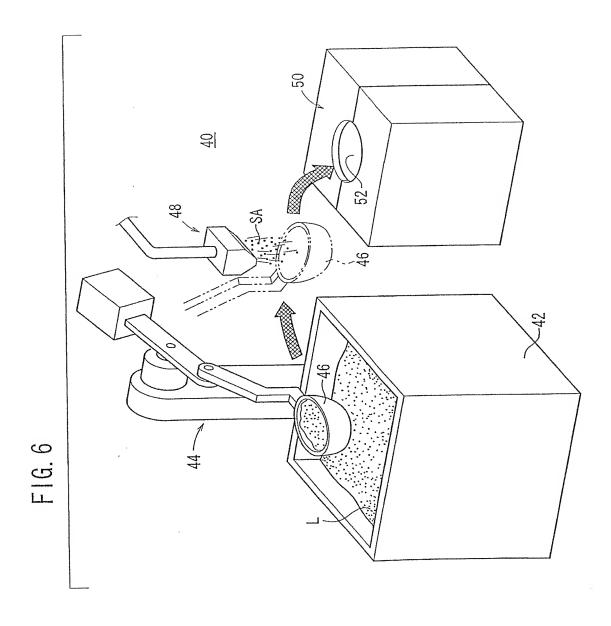


FIG. 7

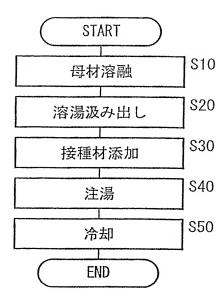
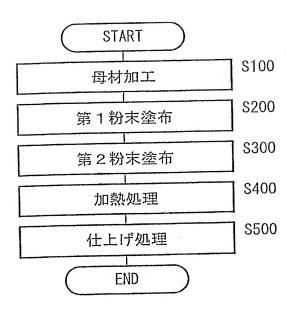
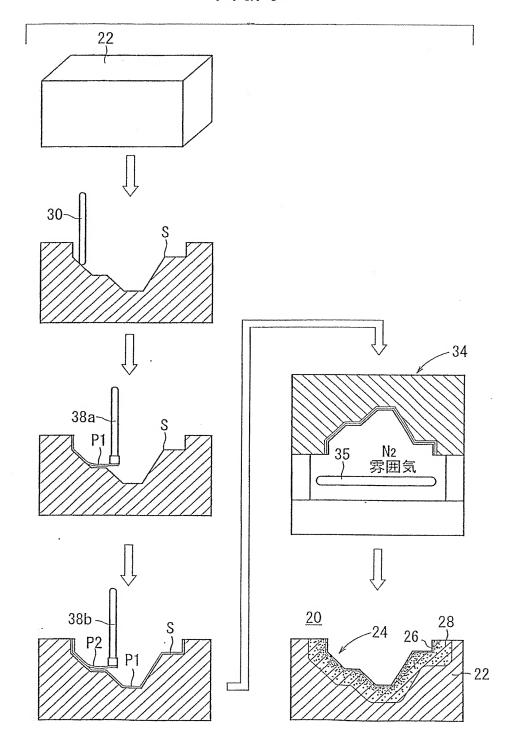


FIG. 8

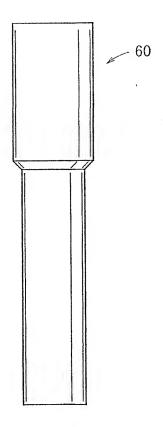


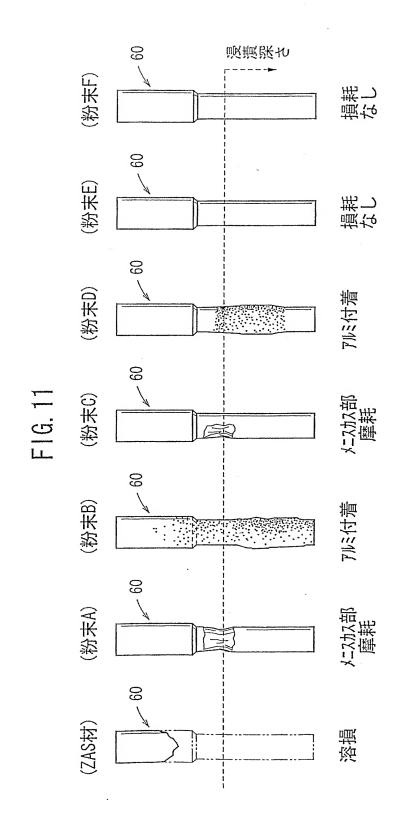
9/15

FIG. 9









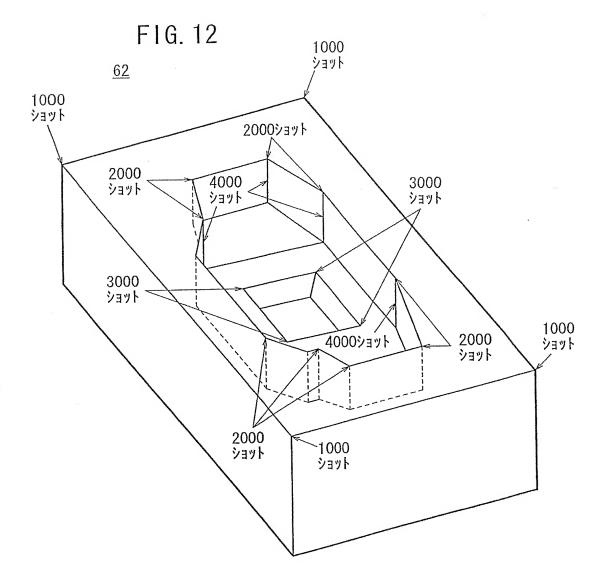


FIG. 13

	接種タイミング(秒)								
	1	5	10	30	60				
組織変化厚さ(mm)	1~3	2~3	5 ~ 7	4~10	10~20				
結晶粒径(μm)	40~100	30~50	10~30	20~40	60~80				
硬度 (HV)	120~135	150~180	230~240	220~240	140~160				

FIG. 14

